

Bezugszeichenliste

100	Halbleiterlaserchip
101	Substrat
102	Halbleiterlaserelement
103	Strahlformer
104	Untere Mantelschicht
105	Aktive Schicht
106	Dicke untere Mantelschicht
107	Dicke aktive Schicht
108	Dicke obere Mantelschicht
109	Austrittskante Strahlformer
110	Untere Oberfläche Strahlformer
111	Oberfläche Substrat
112	Obere Mantelschicht
113	Obere Oberfläche Strahlformer
114	Bereich Aluminiumoxid
115	Laserstrahl
116	Kern Glasfaser
117	Glasfaser
200	Halbleiterlaserchip
201	Substrat
202	Halbleiterlaserelement
203	Strahlformer
204	Graben
205	Breite Graben
206	Laserstrahl
207	Geformter Laserstrahl
208	Glasfaser
209	Glasfaserkern
300	Material-Zusammensetzungsgradient
301	Verlauf Material-Zusammensetzungsgradient
302	Erster Bereich
303	Zweiter Bereich
304	Dritter Bereich

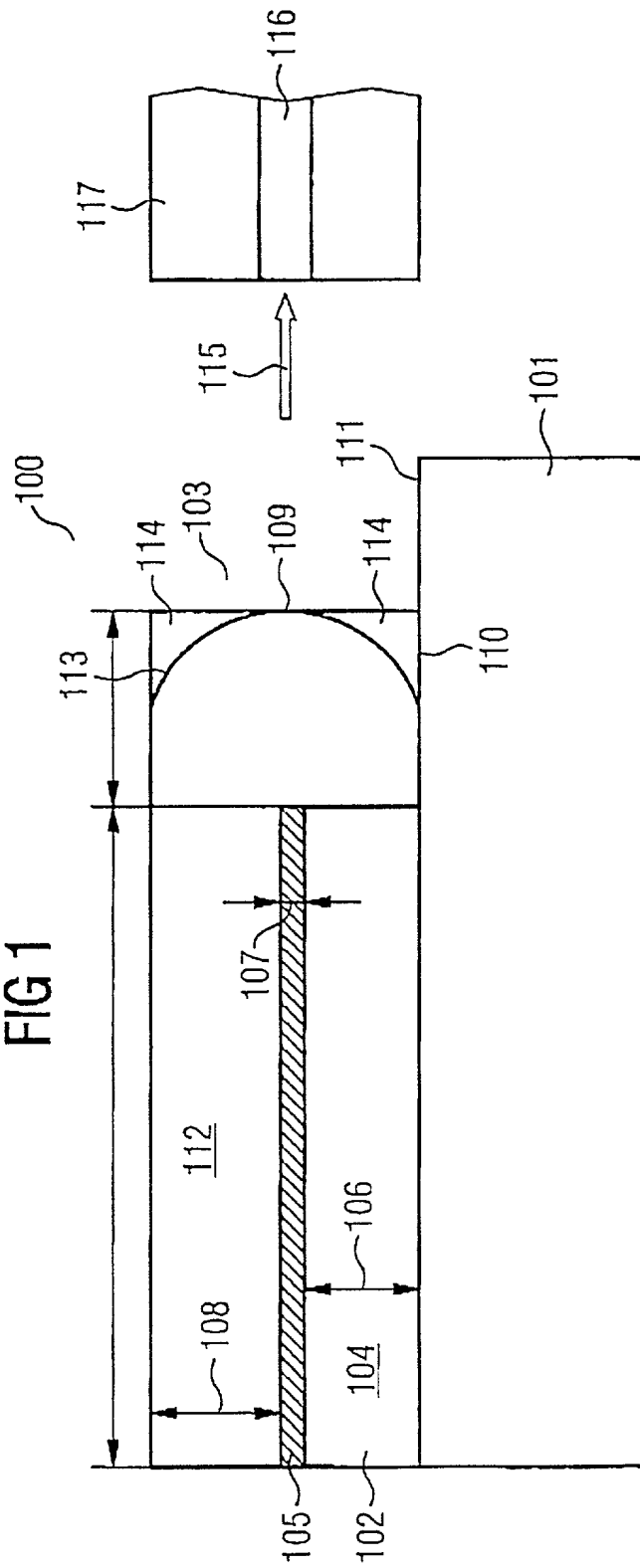


FIG 2

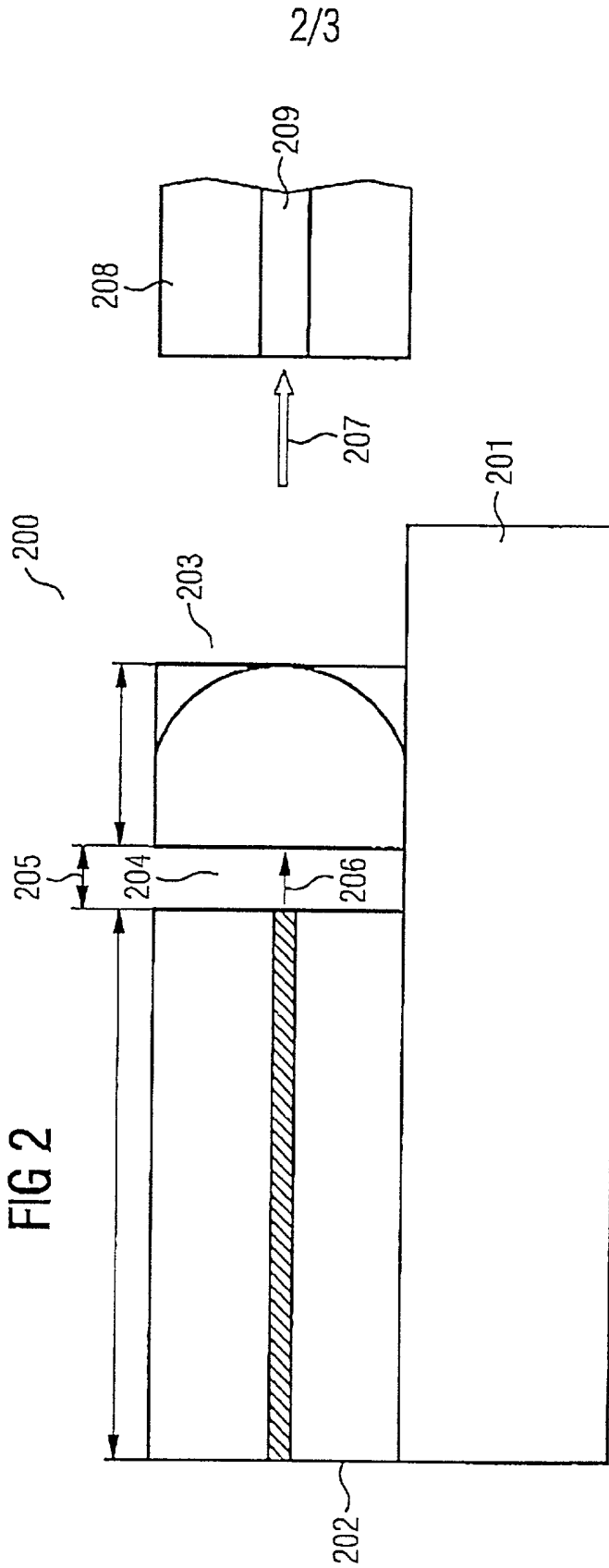


FIG 3

